СТРУКТУРА И НАНОТВЕРДОСТЬ ПОКРЫТИЙ НИТРИДА ЦИРКОНИЯ, ПОЛУЧЕННЫХ ВАКУУМНО-ДУГОВЫМ МЕТОДОМ ПО СТАНДАРТНОЙ И ВЧ СХЕМАМ

Соболь О.В., Дармина К.А.

Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» г. Харьков

В работе использована новая технологическая схема получения покрытий из потоков металлической плазмы с применением импульсного ВЧ генератора. Затухающие ВЧ колебания в течение одного импульса создают условия для бомбардировки обрабатываемой поверхности энергетическими ионами в начале импульса, а затем и осаждения их на поверхность при соответствующей в течение импульса величине спадающего напряжения.

С использованием рентгендифракционного метода анализа (ДРОН-3М) проведено сравнение структуры, субструктуры и напряженного состояния покрытий нитрида циркония, полученных реактивным распылением мишени из циркония по обычной вакуумно-дуговой и ВЧ-модифицированной схемам. Полученные данные сопоставлены с твердостью покрытий, определенной методом наноиндентирования (табл.).

Таблица Совершенство текстуры ($\Delta \psi$), величина кристаллитов (L), микро- ($<\epsilon>$) и макро- (ϵ_{cx}) деформация, макронапряжения (σ) и нанотвердость (H) покрытий нитрила пиркония

Схема	Δψ,	L,	<ε>, %	ε _{сж} ,	σ,	H,
получения	радиан	HM		%	ГПа	ГПа
ВЧ	0,61	25	0,35	-1,0	-3,25	29
стандарт	0,47	60	0,75	-1,2	-3,8	32

По полученным результатам сделаны следующие выводы:

- 1. Покрытия, полученные реактивным распылением циркония в азотной атмосфере при давлении 0.3 Па, являются однофазными, состоящими из кристаллитов ZrN-фазы с кубической решеткой (ZrN, JC PDS 35-0753, структурный тип NaCl).
- 2. Изменение режимов осаждения от стандартного до ВЧ приводят к изменению на субструктурном уровне формируемых кристаллитов, при этом твердость конденсатов повышается при уменьшении размеров кристаллитов до 25 нм и понижении микродеформации.